# Trabajo Práctico

**MOSFET: Canal Corto** 

## Introducción

SKYWATER TECHNOLOGY es una fábrica de fundición de circuitos integrados estadounidense. En colaboración con Google, han desarrollado un **Process Design Kit** (PDK) **open source** que puede utilizarse para realizar diseños totalmente manufacturables.

SKY130 es el proceso de fabricación CMOS de 130 nm disponible, que cuenta con una extensa documentación pública. Entre ella, se encuentran a disposición mediciones realizadas sobre distintos dispositivos estándar. Serán objeto de estudio de esta actividad distintos transistores MOSFET de canal N cuya tensión nominal de operación es 1,8 V (nfet\_01v8).

El principal objetivo de esta actividad es lograr realizar un modelo de un transistor MOSFET canal N del proceso CMOS SKY130, a partir de las mediciones públicas realizadas bajo distintas condiciones de polarización. Como objetivo secundario, se plantea la comparación entre transistores de distintas dimensiones para identificar efectos de canal corto.

## Parte 1: MOSFET de Canal Largo

El primer dispositivo a estudiar es un MOSFET canal N con dimensiones  $W=25 \,\mu\text{m}$  y  $L=25 \,\mu\text{m}$ , por lo que puede considerarse un transistor de canal largo.

El modelo a utilizar es el modelo de carga superficial:

$$I_{\mathrm{D}} = \begin{cases} \mu_n \, C_{ox}' \frac{W}{L} (m-1) V_{\mathrm{th}}^2 \exp \left( \frac{V_{\mathrm{GS}} - V_{\mathrm{T}}}{m \, V_{\mathrm{th}}} \right) \left[ 1 - \exp \left( - \frac{V_{\mathrm{DS}}}{V_{\mathrm{th}}} \right) \right] & V_{\mathrm{GS}} \leq V_{\mathrm{T}} \quad \text{(Subumbral)} \\ \frac{\mu_n \, C_{ox}' \, W}{2m \, L} \left( V_{\mathrm{GS}} - V_{\mathrm{T}} \right)^2 \left( 1 + \frac{V_{\mathrm{DS}}}{V_{\mathrm{A}}} \right) & V_{\mathrm{GS}} > V_{\mathrm{T}}; V_{\mathrm{DS}} \geq V_{\mathrm{DS(sat)}} \quad \text{(Saturación)} \quad (1) \\ \mu_n \, C_{ox}' \frac{W}{L} \left( V_{\mathrm{GS}} - V_{\mathrm{T}} - \frac{m}{2} V_{\mathrm{DS}} \right) V_{\mathrm{DS}} \left( 1 + \frac{V_{\mathrm{DS}}}{V_{\mathrm{A}}} \right) & V_{\mathrm{GS}} > V_{\mathrm{T}}; V_{\mathrm{DS}} < V_{\mathrm{DS(sat)}} \quad \text{(Triodo)} \end{cases}$$

donde

$$V_{\rm DS(sat)} = \frac{V_{\rm GS} - V_{\rm T}}{m} \tag{2}$$

y las dependencias de los parámetros con  $V_{\rm BS}$  son:

$$V_{\rm T}(V_{\rm BS}) = V_{T0} + \gamma(\sqrt{-V_{\rm BS} - 2\psi_B} - \sqrt{-2\psi_B})$$
(3)

$$m(V_{\rm BS}) = 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{-V_{\rm BS} - 2\psi_B}} \tag{4}$$

Del repositorio público del proceso SKY130, se obtienen las siguientes mediciones:

- sky130\_fd\_pr\_nfet\_01v8\_w25u\_125u\_m1(8008\_3\_4\_ IDVG).mdm  $I_{\rm D}$  vs.  $V_{\rm GS}$  para  $V_{\rm DS} = \{0.1\,{\rm V}; 1.8\,{\rm V}\}$  y  $V_{\rm BS} = \{0.1\,{\rm V}; -0.9\,{\rm V}; -1.8\,{\rm V}\}$ .
- sky130\_fd\_pr\_nfet\_01v8\_w25u\_125u\_m1(8008\_3\_4\_ IDVD).mdm  $I_{\rm D} \ {\rm vs.} \ V_{\rm DS} \ {\rm para} \ V_{\rm GS} = \{0\,{\rm V}; 0.36\,{\rm V}; 0.72\,{\rm V}; 1.08\,{\rm V}; 1.44\,{\rm V}; 1.8\,{\rm V}\} \ {\rm y} \ V_{\rm BS} = \{0\,{\rm V}; -0.9\,{\rm V}\}.$

A partir de las mediciones se debe:

- Realizar un gráfico de la curva de transferencia en **escala lineal** para  $V_{\rm DS}=1.8\,{\rm V}$  con  $V_{\rm BS}=0$ [FIG01].
- Realizar un gráfico de la curva de transferencia en **escala semilogarítmica** para  $V_{\rm DS}=1.8\,{\rm V}$ con  $V_{\rm BS} = 0$  [FIG02].
- ullet Realizar un gráfico de la curva de salida en **escala lineal** para  $V_{\mathrm{BS}}=0\,\mathrm{V}$  con  $V_{\mathrm{GS}}$  como parámetro [FIG03].
- A partir de un ajuste lineal de  $ln(I_D)$  en régimen subumbral, debe estimarse el valor del **Subth**reshold Swing (S), y el parámetro m. Considerar T=27 °C para el cálculo de  $V_{\rm th}$ .
- Con los valores de m, a partir de un ajuste lineal de  $\sqrt{I_D}$ , estimar los parámetros  $k'_n = \mu_n C'_{ox}$ y  $V_{\rm T}$ . Suponer despreciable el efecto de modulación del largo del canal.
- Suponiendo que  $t_{ox} = 11 \text{ nm}$ , calcular  $C'_{ox}$  y  $\mu_n$ .
- A partir de [FIG03], estimar los valores de  $V_{\rm DS(sat)}$  para cada valor de  $V_{\rm GS}$ .
- Para cada valor de  $V_{GS}$ , se debe obtener el parámetro  $V_A$  a partir de un ajuste lineal de la corriente  $I_{\rm D}$  en régimen de saturación.
- En la figura [FIG01], graficar con línea punteada la curva de ajuste.
- Realizar un gráfico de  $\sqrt{I_{\rm D}}$  mostrando las mediciones junto con la curva de ajuste en línea punteada [FIG04].
- En la figura [FIG03], graficar con distintas líneas punteadas las curvas de ajuste correspondiente a cada uno de los  $V_{GS}$ .

### Con los parámetros estimados:

- Realizar un gráfico de  $V_A$  en función de  $I_{D(sat)}$  [FIG07]. Discutir si  $V_A$  se mantiene constante.
- ullet Realizar una tabla comparativa entre los valores de  $V_{\mathrm{DS(sat)}}$  estimados a partir de las curvas, y los valores calculados a partir de la ec. 2.
- ullet Realizar un gráfico de la curva de transferencia en **escala lineal** para  $V_{\mathrm{BS}}=0\,\mathrm{V}$  con  $V_{\mathrm{DS}}=0\,\mathrm{V}$ {0,1 V; 1,8 V} como parámetro [FIG08]. En el gráfico incluir las mediciones y también curvas generadas a partir del modelo de la ec. 1.
- Realizar un gráfico de la curva de salida para  $V_{\rm BS}=0~{\rm V}~{\rm con}~V_{\rm GS}=\{1,08~{\rm V};1,44~{\rm V};1,8~{\rm V}\}~{\rm como}$ parámetro [FIG09]. En el gráfico incluir las mediciones y también curvas generadas a partir del modelo de la ec. 1.

## Parte 2: Efectos de Canal Corto

El objetivo de la segunda parte de esta actividad es comparar el comportamiento del dispositivo estudiado en la parte 1 con otro dispositivo de iguales caracaterísticas donde únicamente cambia sus dimensiones:

- Dispositivo 2:  $L = 0.25 \, \mu \text{m}, W = 0.65 \, \mu \text{m}.$
- Dispositivo 3:  $L = 0.18 \, \mu \text{m}$ ,  $W = 7 \, \mu \text{m}$ .
- Dispositivo 4:  $L = 0.15 \, \mu \text{m}, W = 25 \, \mu \text{m}.$

Del repositorio público del proceso SKY130, se obtienen las siguientes mediciones para estos nuevos dispositivos:

- sky130\_fd\_pr\_\_nfet\_01v8\_w0p65u\_10p25u\_m1(8701\_3\_4\_ IDVG).mdm  $I_{\rm D}$  vs.  $V_{\rm GS}$  para  $V_{\rm DS}=\{0.1\,{\rm V};1.8\,{\rm V}\}$  y  $V_{\rm BS}=\{0\,{\rm V};-0.9\,{\rm V};-1.8\,{\rm V}\}.$
- sky130\_fd\_pr\_nfet\_01v8\_w0p65u\_10p25u\_m1(8701\_3\_4\_ IDVD).mdm  $I_{\rm D}$  vs.  $V_{\rm DS}$  para  $V_{\rm GS} = \{0\,{\rm V}; 0.36\,{\rm V}; 0.72\,{\rm V}; 1.08\,{\rm V}; 1.44\,{\rm V}; 1.8\,{\rm V}\}$  y  $V_{\rm BS} = \{0\,{\rm V}; -0.9\,{\rm V}\}.$
- sky130\_fd\_pr\_nfet\_01v8\_w7u\_10p18u\_m1(8434\_3\_4\_ IDVG).mdm  $I_{\rm D} \ {\rm vs.} \ V_{\rm GS} \ {\rm para} \ V_{\rm DS} = \{0.1\,{\rm V};1.8\,{\rm V}\} \ {\rm y} \ V_{\rm BS} = \{0\,{\rm V};-0.9\,{\rm V};-1.8\,{\rm V}\}.$
- sky130\_fd\_pr\_nfet\_01v8\_w7u\_10p18u\_m1(8434\_3\_4\_ IDVD).mdm  $I_{\rm D}$  vs.  $V_{\rm DS}$  para  $V_{\rm GS} = \{0\,{\rm V}; 0.36\,{\rm V}; 0.72\,{\rm V}; 1.08\,{\rm V}; 1.44\,{\rm V}; 1.8\,{\rm V}\}$  y  $V_{\rm BS} = \{0\,{\rm V}; -0.9\,{\rm V}\}.$
- sky130\_fd\_pr\_nfet\_01v8\_w25u\_10p15u\_m1(8008\_3\_4\_ IDVG).mdm  $I_{\rm D}$  vs.  $V_{\rm GS}$  para  $V_{\rm DS} = \{0.1\,{\rm V}; 1.8\,{\rm V}\}$  y  $V_{\rm BS} = \{0.1\,{\rm V}; -0.9\,{\rm V}; -1.8\,{\rm V}\}$ .
- sky130\_fd\_pr\_nfet\_01v8\_w25u\_10p15u\_m1(8008\_3\_4\_ IDVD).mdm  $I_{\rm D}$  vs.  $V_{\rm DS}$  para  $V_{\rm GS} = \{0\,{\rm V}; 0.36\,{\rm V}; 0.72\,{\rm V}; 1.08\,{\rm V}; 1.44\,{\rm V}; 1.8\,{\rm V}\}$  y  $V_{\rm BS} = \{0\,{\rm V}; -0.9\,{\rm V}\}$ .

En todos los casos, se deben comprar la **corriente normalizada** a (W/L).

- Realizar un gráfico de todas las curvas de transferencia en **escala lineal** para  $V_{\rm BS} = 0 \, {\rm V} \, {\rm V}_{\rm DS} = 1.8 \, {\rm V}$  [FIG10]. Discutir la dependencia de las curvas: ¿cuáles responden al modelo de canal largo (dependencia cuadrática) y cuáles responden al modelo de canal corto (dependecia lineal)?
- Realizar un gráfico de todas las curvas de transferencia en **escala semilogarítmica** para  $V_{\rm BS} = 0\,\rm V$  y  $V_{\rm DS} = \{0.1\,\rm V; 1.8\,\rm V\}$  [FIG11]. Analizar y discutir la dependencia de la respuesta en régimen subumbral con el largo del canal. ¿Se manifiesta *Drain Induced Barrier Lowering* (DIBL)? ¿Por qué sí o por qué no?
- Realizar cuatro gráficos de las curvas de salida (un gráfico para cada dispositivos) para  $V_{\rm BS} = 0 \, {\rm V \, con} \, V_{\rm GS}$  como parámetro, uno para cada dispositivo, manteniendo la escala de corriente igual para ambos gráficos [FIG12-FIG15]. ¿Qué diferencias se observan entre los distintos gráficos?
- A partir de las curvas de transferencia, estimar el valor de  $V_{\rm T}$  para cada dispositivo y realizar un gráfico de  $V_{\rm T}$  en función de L. Discutir si el resultado obtenido es esperado o no.
- A partir de las curvas de salida, estimar  $V_{DS(sat)}$  para cada dispositivo y para cada  $V_{GS}$ . Armar una tabla comparativa con los resultados y discutir la variación de  $V_{DS(sat)}$  con L.
- Para el Dispositivo 4 ( $L=0.15\,\mu\mathrm{m}$ ), suponer que la corriente llega a su valor de velocidad de saturación ( $v_{sat}$ )

$$I_D \approx C'_{ox} W v_{sat} (V_{GS} - V_{T})$$

y a partir de un ajuste lineal de la curva de transferencia, estimar la  $v_{sat}$  y el campo crítico  $(\mathcal{E}_c)$ , suponiendo que se mantiene la movilidad eficaz estimada para el Dispositivo 1 (canal largo).

# Condiciones de entrega

- La entrega debe ser a través del Aula Virtual en el Campus Posgrado FIUBA (https://campusposgrado.fi.uba.ar) en la fecha y horario publicadas en la misma Aula Virtual.
- La entrega debe ser un único documento .pdf.
- La entrega debe ser exclusivamente a través del Aula Virtual en el Campus Posgrado FIUBA. Ante cualquier inconveniente, deben comunicarse por correo electrónico a ds\_v02@cursoscapse.com No se recibirán informes en casillas de mail personales.